

第1回 次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発 中間評価検討会

日 時：令和元年12月26日（木）

14：00～16：00

場 所：経済産業省本館17階第4共用会議室

議 事 次 第

開会

1. 研究開発評価に係る委員会等の公開について
2. 評価の方法等について
3. 複数課題プログラム・構成するプロジェクトの概要について
4. 今後の評価の進め方について（コメント依頼）

閉会

配 布 資 料

資料1 次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発（複数課題プログラム）

中間評価検討会 委員名簿

資料2 研究開発評価に係る委員会等の公開について

資料3 経済産業省における研究開発評価について

資料4 評価方法（案）

資料5 次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発（複数課題プログラム）の概要

資料6 次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発（複数課題プログラム）評価用資料

資料7 技術評価報告書の構成（案）

資料8 評価コメント票

質問票

参考資料1 経済産業省技術評価指針

参考資料2 経済産業省技術評価指針に基づく標準的評価項目・評価基準